



Załącznik nr 7
do Zarządzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

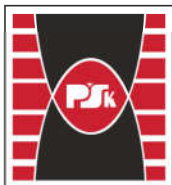
Kod modułu	
Nazwa modułu	Ochrona własności intelektualnej
Nazwa modułu w języku angielskim	Protection of intellectual property
Obowiązuje od roku akademickiego	2015/2016

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	Geodezja i Kartografia
Poziom kształcenia	I stopień <i>(I stopień / II stopień)</i>
Profil studiów	ogólnoakademicki <i>(ogólnoakademicki / praktyczny)</i>
Forma i tryb prowadzenia studiów	stacjonarne <i>(stacjonarne / niestacjonarne)</i>
Specjalność	
Jednostka prowadząca moduł	Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
Koordinator modułu	dr Katarzyna Ossowska
Zatwierdził:	dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów	inny <i>(podstawowy / kierunkowy / inny HES)</i>
Status modułu	obowiązkowy <i>(obowiązkowy / nieobowiązkowy)</i>
Język prowadzenia zajęć	polski
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr	semestr 5
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim	semestr zimowy <i>(semestr zimowy / letni)</i>
Wymagania wstępne	<i>(kody modułów / nazwy modułów)</i>
Egzamin	nie <i>(tak / nie)</i>
Liczba punktów ECTS	1



Forma prowadzenia zajęć	wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	Inne
w semestrze	15				

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Cel modułu	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, ponadto z zagadnieniami zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych.
-------------------	---

Symbol efektu	Efekty kształcenia	Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne)	odniesienie do efektów kierunkowych	odniesienie do efektów obszarowych
W_01	Ma wiedzę nt. źródeł i struktury prawa własności intelektualnej. Potrafi zdefiniować i dokonać interpretacji podstawowych norm prawnych z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej.	w	GiK_W29	T1A_W08 T1A_W10
W_02	Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, a także elementarne zasady przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Rozumie znaczenie rozwiązań tej gałęzi prawa dla współczesnej gospodarki.	w	GiK_W29 GiK_W30	T1A_W08 T1A_W09 T1A_W10 T1A_W11
U_01	Wykazuje umiejętność stosowania przepisów prawnych prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych, w tym związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.	w	GiK_U01	T1A_U01
U_02	Potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z utworów, baz danych. Umie ubiegać się o ochronę dla poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, tj. ochronę w postaci patentu, prawa ochronnego bądź prawa z rejestracji.	w	GiK_U01	T1A_U01
K_01	Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. Stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych, w tym prac projektowych i dyplomowych.	w	GiK_K02	T1A_K01 T1A_K02 T1A_K05 T1A_K07
K_02	Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz postępować etycznie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.	w	GiK_K01 GiK_K07	T1A_K01 T1A_K03

Treści kształcenia:

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr wykładu	Treści kształcenia	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1.	Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie	W_01



	prawnym <ul style="list-style-type: none">• Struktura wewnętrzna• Odrębność od innych gałęzi prawa• Modele ochrony dóbr intelektualnych• Funkcje prawa własności intelektualnej• Źródła prawa własności intelektualnej	W_02
2.	Prawo autorskie i prawa pokrewne <ul style="list-style-type: none">• Utwór jako przedmiot prawa autorskiego• Wyłączenia spod ochrony• Bazy danych• Autorskie prawa majątkowe i osobiste• Rodzaje praw pokrewnych	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
3.	Ochrona praw autorskich <ul style="list-style-type: none">• Dozwolony użytek utworów• Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych• Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych• Odpowiedzialność karna z tytuł naruszenia praw autorskich	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
4.	Plagiat i zagadnienia szczegółowe związane z prawem autorskim <ul style="list-style-type: none">• Istota plagiatu• Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu• Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu• Ochrona wizerunku• Ochrona programów komputerowych	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
5.	Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych <ul style="list-style-type: none">• Urząd Patentowy RP – zadania, struktura• Przedmioty ochrony• Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej• Procedura rejestracji wynalazku i wzoru użytkowego w Polsce• Treść patentu oraz treść prawa ochronnego na wzór użytkowy	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
6.	Prawo wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych <ul style="list-style-type: none">• Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego i TUS• Procedura rejestracji wzoru przemysłowego i TUS w Polsce• Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i TUS	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
7.	Prawo oznaczeń odróżniających <ul style="list-style-type: none">• Pojęcie, funkcje i rodzaje znaków towarowych• Prawo ochronne na znak towarowy – sposób nabycia, treść• Ochrona oznaczeń geograficznych	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
8.	Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji <ul style="list-style-type: none">• Tajemnica handlowa• Czynny nieuczciwej konkurencji• Nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i	W_01 W_02 K_01 K_02



zawodowej oraz zasady przeciwdziałania nim

Metody sprawdzania efektów kształcenia

Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)
W_01	Kolokwium zaliczeniowe
W_02	Kolokwium zaliczeniowe
U_01	Dyskusja i ocena pracy indywidualnej.
U_02	Dyskusja i ocena pracy indywidualnej.
K_01	Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych.
K_02	Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych.

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS		
	Rodzaj aktywności	obciążenie studenta
1	Udział w wykładach	15
2	Udział w ćwiczeniach	
3	Udział w laboratoriach	
4	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)	3
5	Udział w zajęciach projektowych	
6	Konsultacje projektowe	
7	Udział w egzaminie	
8		
9	Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	18 (suma)
10	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)	0,72
11	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów	3
12	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń	
13	Samodzielne przygotowanie się do kolokwium	4
14	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów	
15	Wykonanie sprawozdań	
15	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium	
17	Wykonanie projektu lub dokumentacji	
18	Przygotowanie do egzaminu	
19		
20	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta	7 (suma)



21	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	0,28
22	Sumaryczne obciążenie pracą studenta	25
23	Punkty ECTS za moduł <i>1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta</i>	1
24	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym <i>Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi</i>	
25	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym <i>1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta</i>	

E. LITERATURA

Wykaz literatury	<ol style="list-style-type: none">1. Adamczak A., du Vall M. (red.), <i>Ochrona własności intelektualnej</i>, wyd. UOTT UW, Warszawa 20102. Barta J., Markiewicz R., <i>Prawo autorskie</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 20083. Czajka D., <i>Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne</i>, wyd. EWSPiA Warszawa 20104. du Vall M., <i>Prawo patentowe</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 20085. Promińska U. <i>Prawo własności przemysłowej</i>, wyd. Difin, Warszawa 20056. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), <i>Prawo własności intelektualnej</i>, wyd. LexisNexis, Warszawa 20117. Załucki M. (red.), <i>Prawo własności intelektualnej. Repetytorium</i>, wyd. Difin, Warszawa 2010
Witryna WWW modułu/przedmiotu	